PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-154370

(43)Date of publication of application: 06.06.2000

(51)Int.CL

CO9K 3/10 CO8L 33/06 CO8L 83/05

(21)Application number: 11-174843

(71)Applicant:

KANEGAFUCHI CHEM IND CO LTD

(22)Date of filing:

22.06.1999

(72)Inventor:

HASEGAWA NOBUHIRO

FUJITA MASAYUKI NAKAGAWA YOSHIKI

(30)Priority

Priority number: 10263820

Priority date: 18.09.1998

Priority country: JP

(54) ON-SITE FORMING GASKET

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an on-site forming gasket excellent in processability and curing abilities, and capable of completing the formation and attachment at the same time by applying a vinylic polymer composition onto a flange surface at the time of assembling by making the gasket contain a specified polymer and a specified compound.

SOLUTION: The objective gasket is obtained by impregnating (A) a vinyl- based polymer having ≥1 alkenyl group expressed by the formula CH2=C(R1) (R1 is H or methyl) and (B) a hydrosilyl group-containing compound. The molecular weight distribution of the ingredient A, i.e., the ratio (Mw/Mn) of the weight average molecular weight (Mw) over the number average molecular weight (Mn), (by gel permeation chromatography, the moving bed is chloroform, etc., the column is a polystyrene gel column, the number average molecular weight, etc., are reduced to a polystyrene) is prefeably <1.8 and the molecular weight is preferably 500–100,000. As the ingredient A, a (meth)acryl-based polymer, etc., are preferably used.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

This Page Blank (uspto)

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出題公開番号 特開2000-154370 (P2000-154370A)

(43)公開日 平成12年6月6日(2000.6.6)

(51) Int.CL*	識	列記号 F	I		テーマコード(参考)
C 0 9 K	3/10	С	09K 3/10	Z	
COSL	33/06	С	08L 33/06		
	83/05		83/05		

審査請求 未請求 請求項の数9 OL (全 16 頁)

(21)出願番号	特顧平11-174843	(71)出廣人	000000941
(22)出顧日	平成11年6月22日(1999.6.22)		鐵湖化学工業株式会社 大阪府大阪市北区中之島3丁目2番4号
		(72)発明者	長谷川 伸洋
(31)優先権主張番号	特顧平10-263820		兵庫県神戸市兵庫区吉田町1-2-80 鐘
(32)優先日	平成10年9月18日(1998.9.18)		淵化学工業株式会社機能性材料RDセンタ
(33)優先權主張国	日本 (JP)		一神戸研究所内
		(72)発明者	藤田 雅幸
			兵庫県神戸市兵庫区吉田町1-2-80 鐘
			源化学工業株式会社機能性材料RDセンター神戸研究所内
			(1) GIZMZIT 3
•		[最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 現場成形ガスケット

(57)【要約】

【課題】 本発明は、加工性および硬化性に優れた、ガスケット組み立ての際に、液状のビニル系重合体組成物をフランジ面に塗布し、成形と装着を同時に完了させる現場成形ガスケットを提供する。

【解決手段】 下記の2成分:

(A)下記一般式(1)で表されるアルケニル基を少な くとも1個有するビニル系重合体、

 $CH_{2}=C(R^{1})-(1)$

式中、R1は水素またはメチル基を示す。

(B) ヒドロシリル基含有化合物、を必須成分とする現場成形ガスケット。

【特許請求の範囲】

【請求項1】以下の2成分:

(A) 一般式(1)で表されるアルケニル基を少なくと も1個有するビニル系重合体、

 $CH_{2} = C(R^{2}) - (1)$

(式中、R1は水素またはメチル基を示す。)

(B) ヒドロシリル基含有化合物、を必須成分とする現 場成形ガスケット。

【請求項2】(A)成分のビニル系重合体の分子量分布 が1.8未満である請求項1記載の現場成形ガスケッ

【請求項3】(A)成分のビニル系重合体が(メタ)ア クリル系重合体である請求項1又は2のいずれか1項に 記載の現場成形ガスケット。

【請求項4】(A)成分のビニル系重合体がアクリル系 重合体である請求項1~3のいずれか1項に記載の現場 成形ガスケット。

【請求項5】(A)成分のビニル系重合体がリビングラ ジカル重合法により製造されることを特徴とする請求項 1~4のいずれか1項に記載の現場成形ガスケット。

【請求項6】(A)成分のビニル系重合体の製造法が原 子移動ラジカル重合法であることを特徴とする請求項し ~5 のいずれか1項に記載の硬化性組成物を硬化させて なる現場成形ガスケット。

【請求項7】(A)成分が一般式(1)に示すアルケニ ル基を分子鎖末端に少なくとも1個有するビニル系重合 体である請求項1~6のいずれか1項に記載の現場成形 ガスケット。

【請求項8】(A)成分が以下の工程:

(1) ビニル系モノマーを原子移動ラジカル重合法によ 30 場成形ガスケットである。 り重合することにより、一般式(2)で示す末端構造を 有するビニル系重合体を製造し、

 $-C(R_i)(R_i)(X)$ (2)

(式中、R'およびR'はピニル系モノマーのエチレン性 不飽和基に結合した基を示す。Xは塩素、臭素またはヨ ウ素を示す。)

(2)前記重合体の末端ハロゲンを一般式(1)のアル ケニル基を有する置換基に変換する:により得られるビ ニル系重合体である請求項1~7のいずれか1項に記載 の現場成形ガスケット。

【請求項9】(A)成分が以下の工程:

- (1) ビニル系モノマーをリビングラジカル重合法によ り重合することにより、ビニル系重合体を製造し、
- (2)続いて重合性の低いアルケニル基を少なくとも2 個有する化合物を反応させる;により得られるビニル系 重合体である請求項1~7のいずれか1項に記載の現場 成形ガスケット。

【発明の詳細な説明】

[0001]

トに関する。さらに詳しくは、アルケニル基含有ビニル 系重合体、及びヒドロシリル基含有化合物を必須成分と する現場成形ガスケットに関する。

[0002]

【従来の技術】アクリルゴムはその耐熱性、耐油性など の特徴から自動車のエンジン周りを中心とした機能部 品、保安部品等として使用されており、ガスケットはそ の中の一つの大きな製品形態である。しかしガスケット は、未加硫ゴムに充填材、加硫剤等の配合剤を混練した 後に加硫成形することにより得られるが、アクリルゴム の場合、混練り時にロールに付着したり、シーティング 時に平滑になりにくかったり、あるいは成形時に非流動 性である等の加工性の悪さと加硫速度の遅さ、あるいは 長時間のポストキュアが必要である等硬化性の悪さに問 題がある。またシールの信頼性、フランジ面の精密加工 の必要性など問題点も多い。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、ガスケット 組み立ての際に、液状のビニル系重合体組成物をフラン 20 ジ面に塗布し、成形と装着を同時に完了させる現場成形 ガスケットであり、加工性および硬化性に優れた現場成 形ガスケットを提供するものである。

[0004]

【課題を解決するための手段】本発明は以下の2成分: (A) 一般式(1) で表されるアルケニル基を少なくと も1個有するビニル系重合体、

 $CH_{2}=C(R^{1})-(1)$

(式中、R1は水素またはメチル基を示す。)

(B) ヒドロシリル基含有化合物、を必須成分とする現

[0005]

【発明の実施の形態】本発明の現場成形ガスケットは以 下の2成分:

(A) 一般式(1) で表されるアルケニル基を少なくと も1個有するビニル系重合体、

CH2 = C(R1) - (1)

(式中、R 1 は水素またはメチル基を示す。)

- (B) ヒドロシリル基含有化合物、を必須成分とするも のである。
- 【0006】以下に本発明の成形用硬化性組成物につい 40 て詳述する。
 - [(A)成分のビニル系重合体について](A)成分の ビニル系重合体の架橋性基である、上述の一般式(1) で表されるアルケニル基としては、下記一般式(3)で 表される炭化水素系のアルケニル基;一般式(4)で表 されるエーテル結合を有するアルケニル基、一般式
- (5) および(6) で表されるエステル結合を有するア ルケニル基および一般式(7)で表されるカーボネート 結合を有するアルケニル基など酸素原子を介して主鎖に 【発明の属する技術分野】本発明は、現場成形ガスケッ 50 結合されるアルケニル基;などが挙げられる。

 $CH_{1} = C(R^{1}) - R^{4} - (3)$

(式中、R¹は上述したものと同様である。R¹は、直接 結合または炭素数 $1\sim20$ の 2 価の炭化水素基を示 す。)

上記一般式(3) において、R'としては特に限定されないが、例えば、 $-(CH_1)_0-(nt0~10$ の整数)、 $-CH_1CH(CH_1)-(-CH_1CH(CH_1))$ CH₁ 一等が挙げられる。

 $CH_{2}=C(R^{1})-R^{3}-O-(4)$

 $CH_{2} = C(R^{2}) - R^{2} - OC(O) - (5)$

 $CH_{2} = C(R^{1}) - R^{1} - C(O)O - (6)$

 $CH_1 = C(R^1) - R^1 - OC(O)O - (7)$

(式中、R'は上述したものと同様である。R'は、直接 結合または1個以上のエーテル結合を含有していてもよ い炭素数1~20の2価の有機基を示す。)

上記一般式(4)、(5)、(6) および(7) において、R'としては特に限定されないが、例えば、-(CH₂)_n-、(nは0~20の整数)、-CH₂CH(CH₃)-、-CH₃CH(CH₃)-、-CH₃CH(CH₃)-、-CH₃CH(CH₃)-、-CH₃CH(CH₃)-、-CH₃CH(CH₃)-、-CH₃CH(CH₃)-、-CH₃CH(CH₃)-、-CH₃CH(CH₃)-、-CH₃CH(CH₃)-、-CH₃CH(CH₃)-、-CH₃CH(CH₃)-、-CH₃CH(CH₃)-、-CH₃CH(CH₃)-、-CH₃CH(CH₃)-、-CH₃CH(CH₃)-、-CH₃CH(CH₃)-、-CH₃CH(CH₃)-、-CH₃CH(CH₃)-、-CH(CH₃)- -CH(CH₃)- -CH

【0007】また、一般式(8)で表される電子吸引基を有する基も一般式(1)のアルケニル基として挙げられる。

CH₂=C(R')-R'-C(R')(R')- (8) (式中、R'、R'は上述したものと同様である。R'も よびR'はともにカルバニオンC-を安定化する電子吸引 30 基、または一方が上記電子吸引基で他方が水素または炭 素数1~10のアルキル基もしくはフェニル基を示 す。)

上記一般式(8)におけるR°およびR'の電子吸引基としては特に限定されないが、例えば、-CO,R(エステル基)、-C(O)R(ケト基)、-CON(R₂)(アミド基)、-COSR(チオエステル基)、-CN(ニトリル基)、-NO₂(ニトロ基)等が挙げられる。置換基Rは炭素数1~20のアルキル基、炭素数6~20のアリール基または炭素数7~20のアラルキル40基を示し、炭素数1~10のアルキル基もしくはフェニル基が好ましい。R°およびR'としては、-CO₂R、-C(O)Rおよび-CNが特に好ましい。

【0008】(A)成分のビニル系重合体の主鎖を形成するモノマーとしては特に限定されず、各種のものを用いることができる。例示するならば、(メタ)アクリル酸、(メタ)アクリル酸ーカープロビル、(メタ)アクリル酸ーカープロビル、(メタ)アクリル酸ーカープロビル、(メタ)アクリル酸イソプロビル、(メタ)アクリル酸ーカープチで用いて、(メタ)アクリル酸イソプロビル、(メタ)アクリル酸ーカープチで用いて、(メタ)アクリル酸イソプロビル、(メタ)アクリル酸ーカープチで用いても構わない。なお上記

4 酸-tert-ブチル、(メタ) アクリル酸-n-ペン チル、(メタ) アクリル酸-n-ヘキシル、(メタ) ア クリル酸シクロヘキシル、(メタ)アクリル酸-n-ヘ プチル、(メタ)アクリル酸-n-オクチル、(メタ) アクリル酸-2-エチルヘキシル、(メタ) アクリル酸 ノニル、(メタ) アクリル酸デシル、(メタ) アクリル 酸ドデシル、(メタ) アクリル酸フェニル、(メタ) ア クリル酸トルイル、(メタ)アクリル酸ベンジル、(メ タ) アクリル酸-2-メトキシエチル、(メタ) アクリ 10 ル酸-3-メトキシブチル、(メタ) アクリル酸-2-ヒドロキシエチル、(メタ)アクリル酸-2-ヒドロキ シプロピル、(メタ)アクリル酸ステアリル、(メタ) アクリル酸グリシジル、(メタ) アクリル酸-2-アミ ノエチル、ァー(メタクリロイルオキシプロピル)トリ メトキシシラン、(メタ) アクリル酸のエチレンオキサ イド付加物、(メタ)アクリル酸トリフルオロメチルメ チル、(メタ)アクリル酸-2-トリフルオロメチルエ チル、(メタ)アクリル酸-2-パーフルオロエチルエ チル、(メタ) アクリル酸-2-パーフルオロエチル-20 2-パーフルオロブチルエチル、(メタ)アクリル酸-2-パーフルオロエチル、(メタ) アクリル酸パーフル オロメチル、(メタ)アクリル酸ジパーフルオロメチル メチル、(メタ)アクリル酸2-パーフルオロメチルー 2-パーフルオロエチルメチル、(メタ)アクリル酸-2-パーフルオロヘキシルエチル、(メタ) アクリル酸 -2-パーフルオロデシルエチル、(メタ) アクリル酸 -2-パーフルオロヘキサデシルエチル等の(メタ)ア クリル酸系モノマー; スチレン、ビニルトルエン、α-メチルスチレン、クロルスチレン、スチレンスルホン酸 及びその塩等のスチレン系モノマー; パーフルオロエチ レン、パーフルオロプロピレン、フッ化ビニリデン等の フッ素含有ビニルモノマー;ビニルトリメトキシシラ ン、ビニルトリエトキシシラン等のケイ素含有ビニル系 モノマー:無水マレイン酸、マレイン酸、マレイン酸の モノアルキルエステル及びジアルキルエステル;フマル 酸、フマル酸のモノアルキルエステル及びジアルキルエ ステル;マレイミド、メチルマレイミド、エチルマレイ ミド、プロピルマレイミド、ブチルマレイミド、ヘキシ ルマレイミド、オクチルマレイミド、ドデシルマレイミ ド、ステアリルマレイミド、フェニルマレイミド、シク ロヘキシルマレイミド等のマレイミド系モノマー;アク リロニトリル、メタクリロニトリル等のニトリル基含有 ピニル系モノマー; アクリルアミド、メタクリルアミド 等のアミド基含有ビニル系モノマー; 酢酸ビニル、プロ ビオン酸ビニル、ビバリン酸ビニル、安息香酸ビニル、 桂皮酸ビニル等のビニルエステル類; エチレン、プロビ レン等のアルケン類:ブタジエン、イソブレン等の共役 ジエン類:塩化ビニル、塩化ビニリデン、塩化アリル、 アリルアルコール等が挙げられる。これらは、単独で用

表現形式で例えば(メタ)アクリル酸とは、アクリル酸 および/またはメタクリル酸を示す。

【0009】一般式(1)に示すアルケニル基を少なく とも1個有するビニル系重合体で、上記のモノマーの中 で(メタ)アクリル酸系モノマーを40重量%以上用い て合成することにより得られた (メタ) アクリル系重合 体が、物性面からより好ましい。また、一般式(1)に 示すアルケニル基を少なくとも1個有するビニル系重合 体で、上記のモノマーの中でアクリル酸系モノマーを4 0重量%以上用いて合成することにより得られたアクリ 10 ル系重合体が、物性面から更に好ましい。

【0010】アルケニル基を少なくとも1個有するビニ ル系重合体の分子量分布、すなわち重量平均分子量 (M w)と数平均分子量(Mn)の比(Mw/Mn)につい ては特に限定されない。しかし、硬化性組成物とした際 の粘度を低く抑えて取扱いを容易にし、なおかつ十分な 硬化物物性を得るためには、分子量分布は狭いのが好ま しい。分子量分布の値としては1.8未満が好ましく、 より好ましくは1.7以下、さらに好ましくは1.6以 下、さらに好ましくは1.5以下、さらに好ましくは 1. 4以下、さらに好ましくは1. 3以下である。分子 量分布の測定は、ゲルパーミエーションクロマトグラフ ィー(GPC)で測定するのが最も一般的である。移動 相としてはクロロホルムやTHFを、カラムとしてはポ リスチレンゲルカラムを用い、数平均分子量等はポリス チレン換算で求めることができる。

【0011】アルケニル基を少なくとも1個有するビニ ル系重合体の分子量については特に限定されないが、5 ○○~10000の範囲にあるのが好ましい。分子量 が500以下であると、ビニル系重合体の本来の特性が 30 ルすることができる。 発現されにくく、また、100000以上であると、取 り扱いが困難になる。

【0012】アルケニル基を少なくとも1個有するビニ ル系重合体は、種々の重合法により得ることができ、そ の方法は特に限定されない。しかし、モノマーの汎用 性、制御の容易性の点からラジカル重合法によって、直 接アルケニル基を導入したり、1段階あるいは数段階の 反応でアルケニル基に変換できる特定の官能基を有する ビニル系重合体を得、この特定の官能基をアルケニル基 に変換することによりアルケニル基を少なくとも1個有 40 するピニル系重合体を得る方法がより好ましい。

【0013】アルケニル基を含む特定の官能基を有する ビニル系重合体を合成する方法において用いられるラジ カル重合法は、重合開始剤としてアゾ系化合物、過酸化 物などを用いて、特定の官能基を有するモノマーとビニ ル系モノマーとを単に共重合させる「一般的なラジカル 重合法」と末端などの制御された位置に特定の官能基を 導入するととが可能な「制御ラジカル重合法」に分類で

であるが、この方法では特定の官能基を有するモノマー は確率的にしか重合体中に導入されないので、官能化率 の高い重合体を得ようとした場合には、このモノマーを かなり大量に使う必要があり、逆に少量使用ではこの特 定の官能基が導入されない重合体の割合が大きくなると いう問題点がある。またフリーラジカル重合であるた め、分子量分布が広く粘度の高い重合体しか得られない という問題点もある。

【0015】「制御ラジカル重合法」は、更に、特定の 官能基を有する連鎖移動剤を用いて重合をおこなうこと により末端に官能基を有するビニル系重合体が得られる 「連鎖移動剤法」と重合生長末端が停止反応などを起こ さずに生長することによりほぼ設計どおりの分子量の重 合体が得られる「リビングラジカル重合法」とに分類す ることができる。

【0016】「連鎖移動剤法」は、官能化率の高い重合 体を得ることが可能であるが、開始剤に対してかなり大 量の特定の官能基を有する連鎖移動剤が必要であり、処 理も含めて経済面で問題がある。また上記の「一般的な ラジカル重合法」と同様、フリーラジカル重合であるた め分子量分布が広く、粘度の高い重合体しか得られない という問題点もある。

【0017】とれらの重合法とは異なり、「リビングラ ジカル重合法」は、重合速度が高く、ラジカル同士のカ ップリングなどによる停止反応が起こりやすいため制御 が難しいとされるラジカル重合でありながら、停止反応 が起こりにくく、分子量分布の狭い(Mw/Mnが1. 1~1.5程度) 重合体が得られるとともに、モノマー と開始剤の仕込み比によって分子量を自由にコントロー

【0018】従って「リピングラジカル重合法」は、分 子量分布が狭く、粘度が低い重合体を得ることができる 上に、特定の官能基を有するモノマーを重合体のほぼ任 意の位置に導入することができるため、上記特定の官能 基を有するビニル系重合体の製造方法としてはより好ま しいものである。

【0019】なお、リビング重合とは狭義においては、 末端が常に活性を持ち続けて分子鎖が生長していく重合 のことをいうが、一般には、末端が不活性化されたもの と活性化されたものが平衡状態にありながら生長してい く擬リビング重合も含まれる。本発明における定義も後 者である。

【0020】「リピングラジカル重合法」は近年様々な グループで積極的に研究がなされている。その例として は、たとえばジャーナル・オブ・アメリカン・ケミカル ソサエティー(J. Am. Chem. Soc.)、19 94年、116巻、7943頁に示されるようなコバル トポルフィリン錯体を用いるもの、マクロモレキュール ズ(Macromolecules)、1994年、2 【0014】「一般的なラジカル重合法」は簡便な方法 50 7巻、7228頁に示されるようなニトロキシド化合物 などのラジカル捕捉剤を用いるもの、有機ハロゲン化物等を開始剤とし遷移金属錯体を触媒とする「原子移動ラジカル重合」(Atom Transfer Radical Polymerization: ATRP)などがあげられる。

【0021】「リビングラジカル重合法」の中でも、有 機ハロゲン化物あるいはハロゲン化スルホニル化合物等 を開始剤、遷移金属錯体を触媒としてビニル系モノマー を重合する「原子移動ラジカル重合法」は、上記の「リ ピングラジカル重合法」の特徴に加えて、官能基変換反 10 応に比較的有利なハロゲン等を末端に有し、開始剤や触 媒の設計の自由度が大きいことから、特定の官能基を有 するビニル系重合体の製造方法としてはさらに好まし い。この原子移動ラジカル重合法としては例えばMat yjaszewskiら、ジャーナル・オブ・アメリカ ン・ケミカルソサエティー (J. Am. Chem. So c.)1995年、117巻、5614頁、マクロモレ キュールズ (Macromolecules) 1995 年、28巻、7901頁, サイエンス (Scienc e) 1996年、272巻、866頁、WO96/30 20 421号公報、WO97/18247号公報あるいはS awamotoら、マクロモレキュールズ (Macro molecules) 1995年、28巻、1721頁 などが挙げられる。

【0022】との原子移動ラジカル重合では、有機ハロゲン化物、特に反応性の高い炭素-ハロゲン結合を有する有機ハロゲン化物(例えば、α位にハロゲンを有するカルボニル化合物や、ベンジル位にハロゲンを有する化合物)、あるいはハロゲン化スルホニル化合物等が開始剤として用いられる。

【0023】この重合法を用いて架橋性のビニル系重合体を得るために、開始点を2個以上有する有機ハロゲン化物、またはハロゲン化スルホニル化合物が開始剤として用いられる。それらの具体例としては、

o-, m-, p-XCH₂-C₆H₄-CH₂X, o-, m -, p-CH₃C(H)(X)-C₆H₄-C(H) (X)CH₃, o-, m-, p-(CH₃)₂C(X)-C₆H₄-C(X)(CH₃)₂

(上記式中、C₆H₄はフェニレン基を示す。Xは塩素、 臭素、またはヨウ素を示す。)

 $RO_{1}C-C(H)(X)-(CH_{2})_{0}-C(H)$

(X) -CO,R, RO,C-C (CH,) (X) - (CH,),-C (CH,) (X) -CO,R, RC (O) -C (H) (X) - (CH,),-C (H) (X) -C (O) R, RC (O) -C (CH,) (X) - (CH,),-C (CH,) (X) -C (O) R

(上記式中、Rは炭素数 $1\sim20$ のアルキル基、アリール基またはアラルキル基を示す。nは $0\sim20$ の整数を表し、Xは塩素、臭素、ヨウ素を示す。) XCH、-C(O) -CH、X、H、-C(H)(X)

-C(O)-C(H)(X)-CH, (H,C), C(X)-C(O)-C(X)(CH,), C₆H, C(H)(X)-(CH₂), -C(H)(X)C₆H, (上記式中、Xは塩素、臭素またはヨウ素を表し、nは0~20の整数を示す。)

XCH₂CO₂- (CH₂)_n-OCOCH₂X, CH₃C (H) (X) CO₂- (CH₂)_n-OCOC (H) (X) CH₃, (CH₃)₂C (X) CO₂- (CH₂)_n-OCOC (X) (CH₃)₂

(上記式中、nは1~20の整数を示す。)
XCH,C(O)C(O)CH,X、CH,C(H)
(X)C(O)C(O)C(H)(X)CH,、(CH,),C(X)C(O)C(O)C(X)(CH,),、
o-, m-, p-XCH,CO,-C,H,-OCOCH,X、o-, m-, p-CH,C(H)(X)CO,-C,H,-OCOCH,CH,-OCOC(H)(X)CH,,o-, m-, p-(CH,),C(X)CO,-C,H,-OCOC(X)(CH,),c-, m-, p-XSO,-C,H,-SO,X

(上記式中、Xは塩素、臭素、またはヨウ素を示す。) 重合触媒として用いられる遷移金属錯体としては特に限 定されないが、好ましくは周期律表第7族、8族、9 族、10族、または11族元素を中心金属とする金属錯 体錯体である。更に好ましいものとして、0 価の銅、1 価の銅、2 価のルテニウム、2 価の鉄又は2 価のニッケ ルの錯体が挙げられる。なかでも、銅の錯体が好まし い。 1 価の銅化合物を具体的に例示するならば、塩化第 一銅、臭化第一銅、ヨウ化第一銅、シアン化第一銅、酸 化第一銅、過塩素酸第一銅等である。 銅化合物を用いる 場合、触媒活性を高めるために2,2′-ビビリジル及 びその誘導体、1、10-フェナントロリン及びその誘 導体、テトラメチルエチレンジアミン、ペンタメチルジ エチレントリアミン、ヘキサメチルトリス (2-アミノ エチル)アミン等のポリアミン等の配位子が添加され る。また、2価の塩化ルテニウムのトリストリフェニル ホスフィン錯体 (RuCl, (PPh,),) も触媒とし て好適である。ルテニウム化合物を触媒として用いる場 合は、活性化剤としてアルミニウムアルコキシド類が添 加される。更に、2 価の鉄のピストリフェニルホスフィ 40 ン錯体 (FeCl, (PPh,),)、2 価のニッケルの ピストリフェニルホスフィン錯体(NiCl, (PP h,),)、及び、2価のニッケルのピストリプチルホス フィン錯体(NiBr、(PBu、)、)も、触媒として 好適である。

【0024】との重合において用いられるビニル系のモノマーとしては特に限定されず、既に例示したものをすべて好適に用いることができる。

【0025】上記重合反応は、無溶媒でも可能であるが、下記の各種溶媒中で行うこともできる。溶媒として 50 は特に限定されず、例えば、ベンゼン、トルエン等の炭

化水素系溶媒;ジエチルエーテル、テトラヒドロフラ ン、ジフェニルエーテル、アニソール、ジメトキシベン ゼン等のエーテル系溶媒;塩化メチレン、クロロホル ム、クロロベンゼン等のハロゲン化炭化水素系溶媒;ア セトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン 等のケトン系溶媒;メタノール、エタノール、プロパノ ール、イソプロパノール、n-ブチルアルコール、te rt-ブチルアルコール等のアルコール系溶媒:アセト ニトリル、プロピオニトリル、ベンゾニトリル等のニト リル系溶媒:酢酸エチル、酢酸ブチル等のエステル系溶 10 媒;エチレンカーボネート、プロピレンカーボネート等 のカーボネート系溶媒等が挙げられる。これらは、単独 でもよく、2種以上を併用してもよい。また、エマルジ ョン系もしくは超臨界流体CO、を媒体とする系におい ても重合を行うことができる。

【0026】重合は、0~200℃の範囲で行うことが でき、好ましくは、室温~150℃の範囲である。 【0027】一般式(1)で示されるアルケニル基を少 なくとも1個有するビニル系重合体の製造方法は、以下*

 $H_1C = C(R^1) - R^9 - R^9 - C(R^1) = CH_1(9)$

【式中、R¹は水素またはメチル基を表し、互いに同一 であっても異なっていてもよい。R*は-C (O) O-(エステル基)、または0-, m-もしくはp-フェニ レン基を示す。R°は直接結合、または1個以上のエー テル結合を有していてもよい炭素数1~20の2価の有 機基を示す。R゚がエステル基のものは (メタ) アクリ レート系化合物、R®がフェニレン基のものはスチレン 系の化合物である。}

上記一般式(9)におけるR°としては、特に限定され ないが、例えば、メチレン、エチレン、プロピレン等の 30 H,)-C,H,-OCH,CH=CH,、o-, m-, p アルキレン基;o-,m-,p-フェニレン基;ベンジ ル基等のアラルキル基;-CH、CH、-O-CH、-や -O-CH, -等のエーテル結合を含むアルキレン基等 が挙げられる。

【0030】上記一般式(9)の化合物の中でも、入手 が容易であるという点から下記のものが好ましい。 $H_2C = C (H) C (O) O (CH_2)_n - CH = CH_2$ $H_{2}C = C (CH_{1}) C (O) O (CH_{2}) - CH = CH$

(上記の各式において、nは0~20の整数を示す。) $H_2C=C(H)C(O)O(CH_2)_n-O-(CH_2)$ $_{\bullet}$ CH=CH₂, H₂C=C (CH₃) C (O) O (C H_{z}) , $-O-(CH_{z})$, $CH=CH_{z}$

(上記の各式において、nは1~20の整数、mは0~ 20の整数を示す。)

o-, m-, p-ジピニルベンゼン、o-, m-, p- $H_{1}C = CH - C_{6}H_{4} - CH_{2}CH = CH_{1}, o-, m$ $-, p-H_2C=CH-C_6H_4-CH_2-C(CH_3)=$ CH_{2} , o-, m-, p- $H_{2}C = CH - C_{6}H_{4} - CH_{2}$ $CH_{2}CH = CH_{2}$, o-, m-, p- $H_{2}C = CH - C_{6}$ 50

*の[A]~[C]において具体的に例示して説明するが とれらに限定されるものではない。

[A] ラジカル重合によりビニル系重合体を合成する際 に、重合体主鎖に直接アルケニル基を導入する方法。

[B] 一般式(2) で表されるハロゲンを少なくとも1 個有するピニル系重合体を用いて、このハロゲンをアル ケニル基含有官能基に置換する方法。

[C] 水酸基を少なくとも1個有するビニル系重合体を 用いて、この水酸基をアルケニル基含有官能基に置換す る方法。

【0028】上記合成法 [A]の重合体主鎖に直接アル ケニル基を導入する方法としては特に限定されないが、 具体的には次に述べる [A-a]~[A-b]の方法な どを挙げることができる。

【0029】[A-a]リビングラジカル重合によりビ ニル系重合体を合成する際に、所定のビニル系モノマー とともに、下記一般式(9)等で表される一分子中に重 合性のアルケニル基および重合性の低いアルケニル基を 併せ持つ化合物をも反応させる方法。

 $H_4 - OCH_2CH = CH_2$, o-, m-, p- $H_2C_{\vec{p}} = C$ $H-C_{5}H_{4}-OCH_{2}-C$ (CH₃) = CH₃, o-, m -, $p - H_2C = CH - C_6H_4 - OCH_2CH_2CH = C$ H_2 , o-, m-, p- H_2 C=C (C H_3) -C₅ H_4 - $C(CH_1) = CH_2, o-, m-, p-H_2C=C(C$ H_{3}) $-C_{6}H_{4}-CH_{2}CH=CH_{2}, o-, m-, p H_1C=C(CH_1)-C_0H_1-CH_1C(CH_1)=CH_1$ $_{2}$, 0-, m-, $_{p}$ - $_{1}$ C=C (C $_{1}$)- $_{5}$ H₄-C $H_1CH_2CH=CH_2$, o-, m-, p- $H_2C=C$ (C $-H_{1}C=C(CH_{1})-C_{6}H_{4}-OCH_{1}-C(CH_{1})$ $=CH_{1}, o-, m-, p-H_{1}C=C(CH_{1})-C_{6}H$.-OCH,CH,CH=CH,

(上記の各式において、C。H。はフェニレン基を示

なお、上記重合性のアルケニル基および重合性の低いア ルケニル基を併せ持つ化合物を反応させる時期としては 特に制限はないが、リビングラジカル重合において、重 合反応の終期あるいは所定のモノマーの反応終了後に、

40 第2のモノマーとして反応させるのが好ましい。

【0031】 [A-b] リピングラジカル重合によりピ ニル系重合体を合成する際に、重合反応の終期あるいは 所定のモノマーの反応終了後に、第2のモノマーとし て、重合性の低いアルケニル基を少なくとも2個有する 化合物を反応させる方法。

【0032】このような化合物としては特に限定されな いが、一般式(10)に示される化合物等が挙げられ

 $H_{*}C = C (R^{*}) - R^{*0} - C (R^{*}) = CH_{*} (10)$ (式中、R¹は水素またはメチル基を表し、互いに同一

でも異なっていてもよい。R10は1個以上のエーテル結 合を含んでいてもよい炭素数1~20の2価の有機基を 示す。)

上記一般式(10)に示される化合物としては特に限定 されないが、入手が容易であるということから、1、5 -ヘキサジエン、1、7-オクタジエン、1、9-デカ ジエンが好ましい。

【0033】上記合成法 [A] の重合体主鎖に直接アル ケニル基を導入することによる、アルケニル基を少なく とも1個有するビニル系重合体の合成方法においては、 一分子当たりに導入されるアルケニル基の制御がより容 易である点から [A-b] の方法が好ましい。

【0034】上記合成法 [B] における一般式 (2) で 表されるハロゲンを少なくとも1個有するビニル系重合 体の合成法は原子移動ラジカル重合法が好ましい。との 重合体のハロゲンをアルケニル基含有官能基に置換する米

 $H_2C = C(R^1)C(R^{11})(R^{12})Sn(R^{12}), (11)$

(式中、R'は上述したものと同様である。R''および R11は水素、または炭素数1~10のアルキル基、炭素 ルキル基を表し、これらは互いに同じであっても異なっ ていてもよい。Rいは、炭素数1~10のアルキル基、 アリール基、またはアラルキル基を示す。)

上記一般式(11)の有機錫化合物の具体例を示すなら は、アリルトリブチル錫、アリルトリメチル錫、アリル※

 $M^*C^-(R^0)(R^7)-R^3-C(R^3)=CH_1(12)$ (式中、R1、R1、R6およびR1は上述したものと同様

である。M・はアルカリ金属イオンまたは4級アンモニ ウムイオンを示す。)

ムイオン、カリウムイオンが、また、4級アンモニウム . イオンとしては、テトラメチルアンモニウムイオン、テ トラエチルアンモニウムイオン、トリメチルベンジルア ンモニウムイオン、トリメチルドデシルアンモニウムイ オン、テトラブチルアンモニウムイオン等が具体例とし て挙げられる。

【0039】上記一般式(12)のカルバニオンは、そ の前駆体に対して塩基性化合物を作用させ、活性プロト ンを引き抜くことによって得ることができる。

【0040】一般式(12)のカルバニオンの前駆化合 40 H₂CH(CN)(CO₂C₂H₅)、H₃C=CH-CH 物としては以下のような化合物が例示できる。

 $H_{2}C = CH - CH (CO_{2}CH_{3})_{2}, H_{2}C = CH - C$ $H(CO_2C_2H_3)_2$, $H_2C=CH-(CH_2)_CH$ $(CO_2CH_1)_1$, $H_2C=CH-(CH_2)_1CH(CO_2CH_3)_2$ $_{2}C_{2}H_{5})_{2}$, o-, m-, p- $H_{2}C=CH-C_{6}H_{4}-$ CH $(CO_2CH_3)_2$, o-, m-, p-H₂C=CH-. $C_{5}H_{4}-CH(CO_{2}C_{2}H_{5})_{2}, o-, m-, p-H_{2}$ $C = CH - C_0H_4 - CH_2CH(CO_2CH_3)_3, o$ m-, p-H, C=CH-C, H, -CH, CH (CO, C, C) H_{1} , $H_{2}C = CH - CH(C(O)CH_{1})(CO_{2})$

*方法としては特に限定されないが、具体的には次に述べ ... る [B-a]~[B-d]の方法などを挙げることがで

【0035】[B-a]一般式(2)で表されるハロゲ ンを少なくとも1個有するビニル系重合体にアルケニル 基を有する各種の有機金属化合物を作用させてハロゲン を置換する方法。

【0036】とのような有機金属化合物としては、有機 リチウム、有機ナトリウム、有機カリウム、有機マグネ 10 シウム、有機錫、有機ケイ素、有機亜鉛、有機銅等が挙 げられる。特に上記一般式(2)のハロゲンと選択的に 反応し、カルボニル基との反応性が低いという点で、有 機錫、有機銅化合物が好ましい。

【0037】アルケニル基を有する有機錫化合物として は、特に制限はないが、下記一般式(11)で示される 化合物が好ましい。

※トリ(n-オクチル) 錫、アリルトリ (シクロヘキシ ル) 錫等が例示される。 アルケニル基を有する有機銅 数6~10のアリール基、または炭素数7~10のアラ 20 化合物としては、ジビニル銅リチウム、ジアリル銅リチ ウム、ジイソプロペニル銅リチウム等が例示される。 【0038】 [B-b] 一般式(2) で表されるハロゲ ンを少なくとも 1 個有するビニル系重合体に、下記一般 式(12)等で表されるアルケニル基を有する安定化カ ルパニオンを反応させてハロゲンを置換する方法。

 C_2H_1), $H_2C=CH-(CH_2)_CH(C(O)C$ H_{3}) ($CO_{2}C_{2}H_{3}$), o-, m-, $p-H_{3}C=CH$ -C,H,-CH (C (O) CH,) (CO,C,H,), o アルカリ金属イオンとしてはリチウムイオン、ナトリウ 30 -, m-, p- H_2 C=CH- C_6H_4 - CH_2 CH (C (O) CH_1) ($CO_2C_2H_1$), $H_2C=CH-CH$ $(C (O) CH_1)_1, H_2C = CH - (CH_2)_0CH$ (C (O) CH₃)₁, o-, m-, $p-H_1C=CH C_{\bullet}H_{\bullet}-CH(C(O)CH_{\bullet})_{2}, o-, m-, p-H$ $_{1}C = CH - C_{0}H_{1} - CH_{1}CH_{1}(C_{1}(O_{1}))$, H $_{2}C = CH - CH (CN) (CO_{2}C_{2}H_{5}), H_{2}C = C$ $H-(CH_2), CH(CN)(CO_2C_2H_3), o-,$ $m-, p-H_2C=CH-C_6H_4-CH(CN)(CO_2)$ C_2H_5), o-, m-, p- $H_2C=CH-C_6H_4-C$ $(CN)_{1}$, $H_{1}C = CH - (CH_{1})_{1}CH (CN)_{1}$ $o-, m-, p-H_2C=CH-C_6H_4-CH$ (C N), o-, m-, $p-H_2C=CH-C_6H_4-CH_2$ $CH(CN)_{2}, H_{2}C = CH - (CH_{2})_{n}NO_{2}, o$ -, m-, $p-H_2C=CH-C_6H_4-CH_2NO_2$, o -, m-, p- H_2C =CH- C_6H_4 - CH_2CH_2N O_2 , $H_2C = CH - CH(C_6H_5)(CO_2C_2H_5)$ $H_{\iota}C = CH - (CH_{\iota}) \cap CH (C_{\iota}H_{\iota}) (CO_{\iota}C)$ $_{2}H_{5}$), o-, m-, p- $H_{2}C=CH-C_{6}H_{4}-CH$ 50 (C_0H_5) $(CO_2C_2H_5)$, o-, m-, p-H₂C=

 $CH-C_{\bullet}H_{\bullet}-CH_{\bullet}CH_{\bullet}(C_{\bullet}H_{\bullet})$ (CO,C,H,) (上記式中、nは1~10の整数を示す。)

13

上記化合物からプロトンを引き抜き一般式 (12)のカ ルパニオンとするためには各種の塩基性化合物が使用さ れる。これらの塩基性化合物としては以下のような化合 物が例示できる。

ナトリウム、カリウム、リチウム等のアルカリ金属;ナ トリウムメトキシド、カリウムメトキシド、リチウムメ トキシド、ナトリウムエトキシド、カリウムエトキシ ド、リチウムエトキシド、ナトリウム-tert-ブト 10 キシド、カリウムーtert-ブトキシド等の金属アル コキシド:炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸リチウ ム、炭酸水素ナトリウム等の炭酸塩;水酸化ナトリウ ム、水酸化カリウム等の水酸化物;水素化ナトリウム、 水素化カリウム、メチルリチウム、エチルリチウム等の 水素化物:n-ブチルリチウム、tert-ブチルリチ ウム、リチウムジイソプロピルアミド、リチウムヘキサ メチルジシラジド等の有機金属;アンモニア;トリメチ ルアミン、トリエチルアミン、トリブチルアミン等のア ルキルアミン; テトラメチルエチレンジアミン、ペンタ 20 メチルジエチレントリアミン等のポリアミン; ビリジ ン、ピコリン等のピリジン系化合物等

塩基性化合物の使用量は前駆物質に対して当量または小 過剰量用いればよく、好ましくは1~1.2当量であ

【0041】上記のカルパニオンとして4級アンモニウ ム塩も使用できる。この場合、カルボン酸化合物のアル カリ金属塩であるものを調製し、これに4級アンモニウ ムハライドを作用させることによって得られる。4級ア ンモニウムハライドとしては、テトラメチルアンモニウ 30 ンをアルケニル基含有置換基に置換する方法。 ムハライド、テトラエチルアンモニウムハライド、トリ メチルベンジルアンモニウムハライド、トリメチルドデ シルアンモニウムハライド、テトラブチルアンモニウム ハライド等が例示される。

【0042】上記前駆化合物と塩基性化合物を反応させ る際に用いられる溶媒としては、例えば、ベンゼン、ト ルエン等の炭化水素系溶媒;ジエチルエーテル、テトラ ヒドロフラン、ジフェニルエーテル、アニソール、ジメ トキシベンゼン等のエーテル系溶媒; 塩化メチレン、ク ロロホルム等のハロゲン化炭化水素系溶媒:アセトン、 メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン等のケト ン系溶媒:メタノール、エタノール、プロパノール、イ ソプロパノール、nープチルアルコール、tert-ブ チルアルコール等のアルコール系溶媒;アセトニトリ ル、プロピオニトリル、ベンゾニトリル等のニトリル系 溶媒;酢酸エチル、酢酸ブチル等のエステル系溶媒;エ チレンカーボネート、プロピレンカーボネート等のカー ポネート系溶媒: ジメチルホルムアミド、ジメチルアセ トアミド等のアミド系溶媒: ジメチルスルホキシド等の

は2種以上を混合して用いることができる。

【0043】上記の前駆体に塩基性化合物を作用させる ことにより一般式(12)で表されるカルバニオンが調 製され、一般式(2)のハロゲン末端を有するビニル系 重合体と反応させることにより、目的とする一般式

14

(1)で表されるアルケニル基を末端に有するビニル系 重合体を得ることができる。

【0044】 [B-c] 一般式(2) で表されるハロゲ ンを少なくとも1個有するビニル系重合体に、金属単体 あるいは有機金属化合物を作用させてエノレートアニオ ンとし、しかる後に、アルケニル基を有する求電子化合 物と反応させる方法。

【0045】金属単体としては、生成するエノレートア ニオンが他のエステル基を攻撃したり転移するような副 反応を起としにくいという点で亜鉛が特に好ましい。 ア ルケニル基を有する求電子化合物としては各種のものを 使用することができる。例えば、ハロゲンやアセチル基 のような脱離基を有するアルケニル基含有化合物、アル ケニル基を有するカルボニル化合物、アルケニル基を有 するイソシアネート化合物、アルケニル基を有する酸ハ ロゲン化物等である。これらのうち、ハロゲンやアセチ ル基のような脱離基を有するアルケニル基含有化合物を 用いると、主鎖に炭素以外の原子が導入されず、ビニル 系重合体の耐候性が失われないので好ましい。

【0046】[B-d]一般式(2)で表されるハロゲ ンを少なくとも 1 個有するビニル系重合体に、下記一般 式(13)等で表されるアルケニル基含有オキシアニオ ン又は下記一般式(14)等で表されるアルケニル基含 有カルボキシレートアニオンを反応させて、上記ハロゲ

 $CH_1 = C(R^1) - R^1 - O^-M^1$ (13) (式中、R'、R'およびM'は上述したものと同様であ る。)

 $CH_1 = C(R^1) - R^1 - C(0) O - M^1 (14)$ (式中、R'、R'およびM'は上述したものと同様であ

一般式(13)および(14)で表されるオキシアニオ ンの前駆化合物としては以下のような化合物:

 $H_1C=CH-CH_1-OH$, $H_1C=CH-CH$ (C 40 H_1) -OH, H_2 C = C (CH₁) - CH₂ - OH, H_2 C=CH-(CH₂),-OH(nは、2~20の整数を 示す。)、 $H_1C=CH-CH_1-O-(CH_1),-O$ $H, H_2C = CH - C(0) O - (CH_2)_2 - OH, H_2$ $C = C (CH_1) - C (O) O - (CH_1)_1 - OH_1 O$ -, m-, $p-H_{2}C=CH-C_{6}H_{4}-CH_{2}-OH_{3}$ -, m-, $p-H_2C=CH-CH_2-C_6H_4-CH_7 OH, o-, m-, p-H_2C=CH-CH_2-O-C_6$ H,-CH,-OH等のアルコール性水酸基含有化合物; $o-, m-, p-H_1C=CH-C_6H_4-OH, o-,$ スルホキシド系溶媒等が挙げられる。これらは、単独又 50 m-, p-H₂C=CH-CH₂-C₆H₄-OH、o-.

m-, $p-H_1C=CH-CH_1-O-C_1H_1-OH等の$ フェノール性水酸基含有化合物:H,C=CH-C $(O) - OH, H_1C = C(CH_1) - C(O) - OH,$ $H_{i}C=CH-CH_{i}-C(O)-OH, H_{i}C=CH-$ (CH₂)。-C(O)-OH(nは、2~20の整数を 示す。)、 $H_1C=CH-(CH_1)_0-OC(O)-$ (CH₂) -C(O) -OH(m及びnは、同一又は異 なって、0~19の整数を示す。)、o-, m-, p- $H_1C = CH - C_0H_1 - C(O) - OH_1O - m - m$ -, m-, $p-H_2C=CH-CH_2-O-C_6H_4-C$ (O) $-OH_{1}O-$, m-, $p-H_{2}C=CH-$ (C H_{2}), $-OC(O) - C_{6}H_{4} - C(O) - OH(nt)$ 0~13の整数を示す。) 等のカルボキシル基含有化合 物;等が挙げられる。

【0047】上記の化合物からプロトンを引き抜き上記 一般式(13)あるいは(14)のアニオンとするため には各種の塩基性化合物が使用され、その具体例として は、前述の一般式(12)のカルバニオンを調製する際 に用いられる塩基性化合物がすべて好適に使用される。 また、反応溶媒についてもカルバニオンを調製する際に 用いられるものがすべて好適に使用される。

【0048】上記合成法[B]の中では、高い比率でア ルケニル基を導入することができることから、有機ハロ*

$$R^{14}R^{15}C(X) - R^{16} - R^{9} - C(R^{1}) = CH, (15)$$

{式中、R¹、R°およびXは上述したものと同様であ る。R¹1、R¹¹は水素または炭素数1~20のアルキル 基、炭素数6~20のアリール基、炭素数7~20のア ラルキル基、または他端において相互に連結したものを 示す。R¹⁶は-C(O)O-(エステル基)、-C (O) - (ケト基)、またはo-, m-, p-フェニレ ン基を示す。)

一般式(15)で表されるアルケニル基を有する有機ハ ロゲン化物の具体例としては、

 $XCH_{2}C(O)O(CH_{2})_{n}CH=CH_{2}, H_{1}CC$ (H) (X) C (O) O (CH₂), CH=CH₂, (H₃) $C)_{1}C(X)C(O)O(CH_{1})_{1}CH=CH_{1},CH$ $_{1}CH_{1}C(H)(X)C(O)O(CH_{1})_{n}CH=CH$

[0051] 【化1】

(上記の各式において、Xは塩素、臭素、またはヨウ素 を示す。nは0~20の整数を示す。) $XCH_2C(O)O(CH_2)_0O(CH_2)_0CH=C$

* ゲン化物、またはハロゲン化スルホニル化合物等を開始 剤、遷移金属錯体を触媒として用いる原子移動ラジカル 重合法によって得られた一般式(2)で表されるハロゲ ンを少なくとも1個有するビニル系重合体のハロゲンを [B-d]の方法により変換することによりアルケニル 基を導入する方法が好ましい。 [B−d] の方法の中で は一般式(14)等で表されるアルケニル基含有カルボ キシレートアニオンを反応させる方法がより好ましい。 【0049】有機ハロゲン化物、またはハロゲン化スル p-H₂C=CH-CH₂-C₃H₄-C(O)-OH₃ o 10 ホニル化合物等を開始剤、遷移金属錯体を触媒としてビ ニル系モノマーを重合する原子移動ラジカル重合法を用 いることを特徴とするビニル系重合体の製造法におい て、アルケニル基を有する有機ハロゲン化物を開始剤と して用いれば、片末端にアルケニル基を有し、他の末端 が上記一般式(2)の構造を有するビニル系重合体を得 ることができる。このようにして得られる重合体の停止 末端のハロゲンをアルケニル基含有置換基に変換すれ は、両末端にアルケニル基を有するヒニル系重合体を得 ることができる。その変換方法としては、既に記載した 20 方法を使用することができる。

【0050】アルケニル基を有する有機ハロゲン化物と しては特に制限はないが、例えば、下記一般式(15) に示す構造を有するものが例示される。

 H_{1}) $CH = CH_{1}$, $(H_{1}C)$ C(X) C(O) O $(CH_1)_nO(CH_1)_nCH=CH_1, CH_1CH_2C$ (H) (X) C (O) O (CH₂) $_{n}$ O (CH₂) $_{n}$ CH= CH₂,

[0052] 30

(9)

【化2】

(上記各式において、Xは塩素、臭素、またはヨウ素を 示す。nは1~20の整数を、mは0~20の整数を示 す。)

40 o, m, $p - XCH_2 - C_6H_4 - (CH_2)_n - CH = C$ H_2 , o, m, p-CH₃C (H) (X) -C₆H₄- (C H_1) $_n$ - $CH = CH_1$, o, m, p - CH_1CH_2C (H) $(X) - C_6H_4 - (CH_2)_n - CH = CH_2$ (上記各式において、Xは塩素、臭素、またはヨウ素を 示す。nは0~20の整数を示す。) o, m, $p - XCH_2 - C_6H_4 - (CH_2)_n - O - (C$ H_2) _ - CH = CH2, o, m, p - CH3 C (H) $(X) - C_6H_4 - (CH_2)_n - O - (CH_2)_n - CH =$ CH_1 , o, m, p-CH₁CH₂C (H) (X) -C₅H H_1 , H_2 CC(H)(X)C(O)O(C H_2), O(C 50 4-(C H_2), -O-(C H_2), CH=C H_3

(上記各式において、Xは塩素、臭素、またはヨウ素を 示す。nは1~20の整数を表し、mは0~20の整数 を示す。)

o, m, $p - XCH_2 - C_6H_4 - O - (CH_2)_n - CH$ $= C H_2$, o, m, $p - C H_3 C (H) (X) - C_6 H_4 O-(CH_1)_n-CH=CH_1$, o, m, p-CH₁CH ${}_{2}C(H)(X) - C_{6}H_{4} - O - (CH_{2})_{n} - CH = C$

(上記各式において、Xは塩素、臭素、またはヨウ素を 表し、nは0~20の整数を示す。)

o, m, $p - XCH_1 - C_6H_4 - O - (CH_1)_n - O - *$ $H_1C = C(R^1) - R^9 - C(R^{14})(X) - R^{17} - R^{15}$ (16)

【式中、R¹、R³、R¹¹、R¹¹、Xは上述したものと同 様である。R''は、直接結合、-C(O)O-(エステ ル基)、-C(O)-(ケト基)、または、o-, m -, p-フェニレン基を示す。}

R°は直接結合、または炭素数1~20の2価の有機基 (1個以上のエーテル結合を含んでいても良い)である が、直接結合である場合は、ハロゲンの結合している炭 ある。この場合は、隣接ビニル基によって炭素ーハロゲ ン結合が活性化されているので、R11としてC(O)O 基やフェニレン基等を有する必要は必ずしもなく、直接 結合であってもよい。R°が直接結合でない場合は、炭 素-ハロゲン結合を活性化するために、R¹⁷としてはC (O) O基、C(O) 基、フェニレン基が好ましい。 【0053】上記一般式(16)の化合物は、具体的に は下記の化合物を例示できる。CH,=CHCH,X、C $H_z = C (CH_3) CH_2X, CH_2 = CHC (H) (X)$ $_{i}$ =CHC(X)(CH_i)_i, CH_i=CHC(H) $(X) C_1H_1$, CH_2 =CHC(H)(X)CH(C H_{z}) _z, $CH_{z} = CHC$ (H) (X) $C_{o}H_{s}$, $CH_{z} = C$

 $HC(H)(X)CH_{1}C_{1}H_{1}, CH_{2}=CHCH_{1}C$ (H) $(X) - CO_2R$, $CH_2 = CH(CH_2)_2C$

(H) $(X) - CO_2R$, $CH_2 = CH(CH_2)$, C

(H) (X) $-CO_2R$, $CH_2 = CH(CH_2)_{*}C$

(H) $(X) - CO_1R$, $CH_1 = CHCH_1C$ (H)

 $(X) - C_6H_1$, $CH_2 = CH(CH_2)_2C(H)$

 $(X) - C_{\bullet}H_{\bullet}, CH_{\bullet} = CH(CH_{\bullet}), C(H)$

 $(X) - C_{\mathfrak{b}}H,$

(上記各式において、Xは塩素、臭素、またはヨウ素を 示す。Rは炭素数1~20のアルキル基、アリール基、 アラルキル基を示す。)

アルケニル基を有するハロゲン化スルホニル化合物は、 具体的には下記の化合物を例示できる。

 $o-, m-, p-CH_2=CH-(CH_2)_n-C_6H_4 SO_2X$, o-, m-, p-CH₂=CH- (CH₂)_n- $O-C_{\bullet}H_{\bullet}-SO_{\bullet}X$

* $(CH_2)_{\bullet}-CH=CH_2$, o, m, p-CH₃C (H) $(X) - C_{*}H_{*} - O - (CH_{*})_{*} - O - (CH_{*})_{*} - C$ $H = CH_2$, o, m, $p - CH_3CH_2C$ (H) (X) - $C_{B}H_{4}-O-(CH_{2})_{n}-O-(CH_{2})_{n}-CH=CH$

(上記の各式において、Xは塩素、臭素、またはヨウ素 を示す。nは1~20の整数を表し、mは0~20の整 数を示す。)

アルケニル基を有する有機ハロゲン化物としてはさらに 10 一般式(16)で示される化合物が挙げられる。

示す。nは0~20の整数を示す。)

アルケニル基を有する有機ハロゲン化物、またはハロゲ ン化スルホニル化合物等を開始剤として用いると、片末 端がアルケニル基、他の末端が上記一般式(2)で示さ れるハロゲン末端の重合体を得ることができる。この重 合体の一般式(2)で表されるハロゲンを置換できる、 同一または異なった官能基を合計2個以上有する化合物 素にビニル基が結合しており、ハロゲン化アリル化物で 20 を用いて、ハロゲン末端どうしをカップリングさせるこ とによっても、末端にアルケニル基を有するビニル系重 合体を得ることができる。

【0054】末端ハロゲンを置換できる、同一または異 なった官能基を合計2個以上有するものとしては特に制 限はないが、ポリオール、ポリアミン、ポリカルボン 酸、ポリチオール、およびそれらの塩、アルカリ金属硫 化物等が好ましい。これら化合物の具体例としては下記 の化合物を例示できる。

【0055】エチレングリコール、1、2-プロバンジ CH₃、CH₂=C(CH₃)C(H)(X)CH₃、CH 30 オール、1、3 - プロパンジオール、2 - メチルー1、 3-プロバンジオール、2、2-ジメチルー1、3-プ ロパンジオール、1,4-ブタンジオール、1,3-ブ タンジオール、1,2-ブタンジオール、2,3-ブタ ンジオール、ピナコール、1,5-ペンタンジオール、 1, 4-ペンタンジオール、2, 4-ペンタンジオー ル、1、6-ヘキサンジオール、1、7-ヘプタンジオ ール、1,8-オクタンジオール、1,9-ノナンジオ ール、1,10-デカンジオール、1,12-ドデカン ジオール、1,2-シクロペンタンジオール、1,3-40 シクロペンタンジオール、1,2-シクロヘキサンジオ ール、1、3-シクロヘキサンジオール、1、4-シク ロヘキサンジオール、グリセロール、1,2,4-ブタ ントリオール、カテコール、レゾルシノール、ヒドロキ ノン、1,2-ジヒドロキシナフタレン、1,3-ジヒ ドロキシナフタレン、1,5-ジヒドロキシナフタレ ン、2,6-ジヒドロキシナフタレン、2,2'-ピフ ェノール、4,4'-ピフェノール、ピス(4-ヒドロ キシフェニル) メタン、4、4'-イソプロピリデンフ ェノール、3、3′-(エチレンジオキシ)ジフェノー (上記各式において、Xは塩素、臭素、またはヨウ素を 50 ル、 α , α' -ジヒドロキシーp -キシレン、1, 1,

(11)

1-トリス(4-ヒドロキシフェニル)エタン、ピロガ ロール、1、2、4-ベンゼントリオール等のポリオー ル;および、上記ポリオール化合物のアルカリ金属塩; エチレンジアミン、1,3-ジアミノプロパン、1,2 -ジアミノプロパン、1,4-ジアミノブタン、1,2 ージアミノー2ーメチルプロパン、1,5ージアミノペ ンタン、2,2-ジメチル-1,3-プロパンジアミ ン、1、6-ヘキサンジアミン、1、7-ヘブタンジア ミン、1、8-オクタンジアミン、1、9-ジアミノノ ナン、1,10-ジアミノデカン、1,12-ジアミノ 10 ドデカン、4,4'-メチレンビス(シクロヘキシルア ミン)、1,2-ジアミノシクロヘキサン、1,3-ジ アミノシクロヘキサン、1,4-ジアミノシクロヘキサ ン、1、2-フェニレンジアミン、1、3-フェニレン ジアミン、1, 4-フェニレンジアミン、 α , α' -ジ アミノーp-キシレン等のポリアミン:および上記ポリ アミン化合物のアルカリ金属塩:シュウ酸、マロン酸、 メチルマロン酸、ジメチルマロン酸、コハク酸、メチル コハク酸、グルタル酸、アジピン酸、1,7-ヘプタン ジカルボン酸、1.8-オクタンジカルボン酸、1.9 20 -a]~[D-f]のような方法が例示されるが、これ - ノナンジカルボン酸、1,10-デカンジカルボン 酸、1,11-ウンデカンジカルボン酸、1,12-ド デカンジカルボン酸、1,2-シクロペンタンジカルボ ン酸、1,2-シクロヘキサンジカルボン酸、1,3-シクロヘキサンジカルボン酸、1,4-シクロヘキサン ジカルボン酸、1,3,5-シクロヘキサントリカルボ ン酸、フタル酸、イソフタル酸、テレフタル酸、1, 2, 3-ベンゼントリカルボン酸、1, 2, 4, 5-ベ ンゼンテトラカルボン酸等のボリカルボン酸: および上 記ポリカルボン酸のアルカリ金属塩:1,2-エタンジ 30 チオール、1,3-プロパンジチオール、1,4-ブタ ンジチオール、2、3-ブタンジチオール、1、5-ペ ンタンジチオール、1,6-ヘキサンジチオール、1, 7-ヘプタンジチオール、1、8-オクタンジチオー ル、1、9-ノナンジチオール、2-メルカプトエチル エーテル、p- キシレン- α , α' - ジチオール、1, 2-ベンゼンジチオール、1,3-ベンゼンジチオー ル、1,4-ベンゼンジチオール、等のポリチオール; および、上記ポリチオール化合物のアルカリ金属塩;硫 化リチウム、硫化ナトリウム、硫化カリウム。

【0056】上記のポリオール、ポリアミン、ポリカル ボン酸、ポリチオールを用いる際は、置換反応を促進さ せるために、塩基性化合物が併用され、その具体例とし ては、既に例示したものが挙げられる。

【0057】上記合成法 [C]の水酸基を少なくとも1 個有するビニル系重合体を用いて、この水酸基をアルケー ニル基含有官能基に置換する方法としては特に限定され ないが、具体的には次に述べる [C-a]~[C-d] の方法などを挙げることができる。

【0058】なお、上記の水酸基を少なくとも1個有す 50 【0067】[D-c]特開平4-132706号公報

るビニル系重合体は、後述する [D-a]~[D-f] の方法により得ることができる。

【0059】 [C-a] 水酸基を少なくとも1個有する ビニル系重合体の水酸基に、水酸化ナトリウム、ナトリ ウムメトキシド等の塩基を作用させた後に、塩化アリル のようなアルケニル基含有ハロゲン化物と反応させる方 法。

【0060】 [C-b] 水酸基を少なくとも1個有する ピニル系重合体とアリルイソシアネート等のアルケニル 基含有イソシアネート化合物とを反応させる方法。

【0061】[C-c]ピリジン等の塩基存在下、水酸 基を少なくとも1個有するビニル系重合体を(メタ)ア クリル酸クロリド等のアルケニル基含有酸ハロゲン化物 と反応させる方法。

【0062】[C-d]酸触媒の存在下、水酸基を少な くとも1個有するビニル系重合体とアクリル酸等のアル ケニル基含有カルボン酸とを反応させる方法。

【0063】[C]の方法で用いる水酸基を少なくとも 1個有するビニル系重合体の製造方法は以下に示す [D らの方法に限定されるものではない。

【0064】[D-a]リビングラジカル重合によりビ ニル系重合体を合成する際に、下記一般式(17)等で 表される一分子中に重合性のアルケニル基および水酸基 を併せ持つ化合物を第2のモノマーとして反応させる方

 $H_{1}C = C(R^{1}) - R^{8} - R^{9} - OH$ (17)(式中、R¹、R゚およびR゚は上述したものと同様であ る。)

なお、一分子中に重合性のアルケニル基および水酸基を 併せ持つ化合物を反応させる時期に制限はないが、特に ゴム的な性質を期待する場合には重合反応の終期あるい は所定のモノマーの反応終了後に、第2のモノマーとし て反応させるのが好ましい。

【0065】[D-b]リピングラジカル重合によりビ ニル系重合体を合成する際に、重合反応の終期あるいは 所定のモノマーの反応終了後に、第2のモノマーとし て、一分子中に重合性の低いアルケニル基および水酸基 を有する化合物を反応させる方法。

【0066】とのような化合物としては特に限定されな いが、一般式(18)に示される化合物等が挙げられ

 $H_{1}C = C(R^{1}) - R^{10} - OH(18)$ (式中、R'およびR'®は上述したものと同様であ

上記一般式(18)に示される化合物としては特に限定 されないが、入手が容易であるということから、10-ウンデセノール、5-ヘキセノール、アリルアルコール のようなアルケニルアルコールが好ましい。

などに開示されるような方法で、原子移動ラジカル重合 により得られる一般式(2)で表される炭素-ハロゲン 結合を少なくとも1個に有するビニル系重合体のハロゲ ンを、加水分解あるいは水酸基含有化合物と反応させる ととにより、末端に水酸基を導入する方法。

【0068】[D-d]原子移動ラジカル重合により得 られる一般式(2)で表される炭素-ハロゲン結合を少 なくとも1個有するビニル系重合体に、一般式(19) に挙げられるような水酸基を有する安定化カルバニオン を反応させてハロゲンを置換する方法。

 $M^{c}C^{-}(R^{6})(R^{7})-R^{5}-OH(19)$ (式中、R'、R'およびR'は上述したものと同様であ る。)

[D-e] 原子移動ラジカル重合により得られる一般式 (2)で表される炭素-ハロゲン結合を少なくとも1個 有するビニル系重合体に、例えば亜鉛のような金属単体 あるいは有機金属化合物を作用させてエノレートアニオ ンを調製し、しかる後にアルデヒド類、又はケトン類を 反応させる方法。

ンを少なくとも1個有するビニル系重合体に、下記一般 式(20)等で表される水酸基含有オキシアニオン又は* *下記一般式(21)等で表される水酸基含有カルボキシ レートアニオンを反応させて、上記ハロゲンを水酸基含 有置換基に置換する方法。

HO-R'-O-M' (20)

(式中、R'およびM'は上述したものと同様である。) $HO-R^*-C$ (O) $O-M^*$ (21)

(式中、R'およびM'は上述したものと同様である。) 本発明では [D-a]~ [D-b] のような水酸基を導 入する方法にハロゲンが直接関与しない場合、制御がよ 10 り容易である点から [D-b] の方法がさらに好まし

【0070】また [D-c] ~ [D-f] のような一般 式(2)で表される炭素-ハロゲン結合を少なくとも1 個有するビニル系重合体のハロゲンを変換することによ り水酸基を導入する場合は、制御がより容易である点か ら[D-f]の方法がさらに好ましい。

[(B)成分のヒドロシリル基含有化合物について]

(B) 成分のヒドロシリル基含有化合物としては特に制 限はなく、各種のものを用いることができる。すなわ 【0069】[D-f]一般式(2)で表されるハロゲ 20 ち、一般式(22)または(23)で表される鎖状ポリ シロキサン;

$$R^{18}$$
, SiO-[Si(R^{18}),O],-[Si(H)(R^{19})O],-[Si(R^{19})(R^{20})O],-Si R^{18} , (22)
 HR^{18} , SiO-[Si(R^{18}),O],-[Si(H)(R^{19})O],-[Si(R^{19})(R^{29})O],-Si R^{28} ,H (23)

(式中、R11およびR11は炭素数1~6のアルキル基、 または、フェニル基、R²⁰は炭素数1~10のアルキル 基またはアラルキル基を示す。aは0≤a≤100、b は2≤b≤100、cは0≤c≤100を満たす整数を※30 【化3】

一般式(24)で表される環状シロキサン: [0071]

※示す。)

(式中、R'1およびR'1は炭素数1~6のアルキル基、 または、フェニル基、R*1は炭素数1~10のアルキル 基またはアラルキル基を示す。dは0≤d≤8、eは2 +e+f≤10を満たす。) 等の化合物を用いることが できる。

★【0072】とれらは単独で用いても2種以上を混合し て用いてもかまわない。これらのシロキサンの中でも (メタ) アクリル系重合体との相溶性の観点から、フェ \leq e \leq 10、fは0 \leq f \leq 8の整数を表し、かつ3 \leq d 40 ニル基を有する下記一般式(25)、(26)で表され る鎖状シロキサンや、一般式 (27)、(28) で表さ れる環状シロキサンが好ましい。

(式中、R**は水素またはメチル基を示す。 gは2≤g ≦100、hは0≦h≦100の整数を示す。C₆H,は フェニル基を示す。)

【化4】

[0073]

$$\begin{array}{c|cccc}
H & CH_3 \\
\hline
(SiO)_{l^*}(SiO)_{j} & \\
CH_3 & CH_2CHC_6H_5 \\
R^{24}
\end{array}$$
(28)

(式中、R**は水素、またはメチル基を示す。 i は2≦ i ≦ 1 0 、jは0 ≦ j ≦ 8 、かつ3 ≦ i + j ≦ 1 0を満 たす整数を示す。C。H。はフェニル基を示す。) (B) 成分の少なくとも1個のヒドロシリル基を有する 化合物としてはさらに、分子中に2個以上のアルケニル

基を有する低分子化合物に対し、一般式(22)から

(28) に表されるヒドロシリル基含有化合物を、反応*

*後にも一部のヒドロシリル基が残るようにして付加反応 させて得られる化合物を用いることもできる。分子中に 2個以上のアルケニル基を有する化合物としては、各種 のものを用いるととができる。例示するならば、1.4 -ペンタジエン、1、5 - ヘキサジエン、1、6 - ヘブ タジエン、1, 7-オクタジエン、1,8-ノナジエ ン、1、9-デカジエン等の炭化水素系化合物、〇. O'-ジアリルピスフェノールA、3,3'-ジアリル ビスフェノールA等のエーテル系化合物、ジアリルフタ 10 レート、ジアリルイソフタレート、トリアリルトリメリー テート、テトラアリルピロメリテート等のエステル系化 合物、ジエチレングリコールジアリルカーボネート等の カーボネート系化合物が挙げられる。

【0074】上記一般式(22)から(28)に示した 過剰量のヒドロシリル基含有化合物に対し、ヒドロシリ ル化触媒の存在下、上に挙げたアルケニル基含有化合物 をゆっくり滴下することにより該化合物を得ることがで きる。とのような化合物のうち、原料の入手容易性、過 剰に用いたシロキサンの除去のしやすさ、さらには 20 · (A) 成分の重合体への相溶性を考慮して、下記のもの が好ましい。

[0075] 【化5】

(nは2~4の整数 mは5~10の整数

[硬化物の作製方法] 重合体(A)と硬化剤(B)は任 意の割合で混合することができるが、硬化性の面から、 アルケニル基とヒドロシリル基のモル比が5~0.2の 50 が不十分でべとつきのある強度の小さい硬化物しか得ら

範囲にあることが好ましく、さらに、2.5~0.4で あることが特に好ましい。モル比が5以上になると硬化

れず、また、0.2より小さいと、硬化後も硬化物中に 活性なヒドロシリル基が大量に残るので、クラック、ボ イドが発生し、均一で強度のある硬化物が得られない。 【0076】重合体(A)と硬化剤(B)との硬化反応 は、2成分を混合して加熱することにより進行するが、 反応をより迅速に進めるために、ヒドロシリル化触媒を 添加することができる。このようなヒドロシリル化触媒 としては特に限定されず、例えば、有機過酸化物やアゾ 化合物等のラジカル開始剤、および遷移金属触媒が挙げ られる。

【0077】ラジカル開始剤としては特に限定されず、 例えば、ジーt-ブチルペルオキシド、2.5-ジメチ ル-2, 5-ジ(t-ブチルベルオキシ) ヘキサン、 2, 5-ジメチル-2, 5-ジ(t-ブチルベルオキ シ) - 3 - ヘキシン、ジクミルペルオキシド、 t - ブチ ルクミルベルオキシド、α, α' – ビス(t – ブチルベ ルオキシ)イソプロビルベンゼンのようなジアルキルベ ルオキシド、ベンゾイルベルオキシド、p-クロロベン ゾイルベルオキシド、m-クロロベンゾイルベルオキシ ド、2、4 - ジクロロベンゾイルベルオキシド、ラウロ 20 イルベルオキシドのようなジアシルベルオキシド、過安 息香酸- t - ブチルのような過酸エステル、過ジ炭酸ジ イソプロビル、過ジ炭酸ジー2-エチルヘキシルのよう なベルオキシジカーボネート、1,1-ジ(t-ブチル ベルオキシ)シクロヘキサン、1,1-ジ(t-プチル ベルオキシ)-3,3,5-トリメチルシクロヘキサン のようなペルオキシケタール等を挙げることができる。 【0078】また、遷移金属触媒としても特に限定され ず、例えば、白金単体、アルミナ、シリカ、カーボンブ ラック等の担体に白金固体を分散させたもの、塩化白金 30 酸、塩化白金酸とアルコール、アルデヒド、ケトン等と の錯体、白金-オレフィン錯体、白金(0) -ジビニル テトラメチルジシロキサン錯体が挙げられる。白金化合 物以外の触媒の例としては、RhCl (PPh,),, R hCl,, RuCl,, IrCl,, FeCl,, AlCl 3. PdCl₂·H₂O, NiCl₂, TiCl₄等が挙げ られる。これらの触媒は単独で用いてもよく、2種類以 上を併用してもかまわない。触媒量としては特に制限は ないが、(A)成分のアルケニル基1molに対し、1 $0^{-1}\sim 1.0^{-9}$ m o 1 の範囲で用いるのが良く、好ましく 40 い。これにより短時間で成形用硬化性を得ることができ は10⁻'~10⁻mo1の範囲で用いるのがよい。10 -^{*}molより少ないと硬化が十分に進行しない。またヒ ドロシリル化触媒は高価であるので10⁻¹mol以上用 いないのが好ましい。

【0079】本発明の硬化性組成物には、必要に応じて 各種の添加剤、例えば、老化防止材、充填材、可塑剤、 物性調整剤、接着性促進剤、貯蔵安定性改良剤などを配 合してもよい。

【0080】ビニル系重合体は本来、耐久性に優れた重 合体であるので、老化防止剤は必ずしも必要ではない

が、従来公知の酸化防止剤、紫外線吸収剤を適宜用いる ととができる。

【0081】配合できる充填材としては、特に限定され ないが、現場成形ガスケットとしての強度などの物性を 付与するために例えば、微粉末シリカ、カーボンブラッ ク、表面処理微細炭酸カルシウム、焼成クレー、クレー および活性亜鉛華等の補強性充填材などが挙げられる。 補強性充填材は単独で用いてもよく、2種以上を併用し てもよい。これらの中でもシリカ微粉末が好ましく、湿 10 式製造法等から得られる含水シリカ、および乾式製造法 等から得られる乾式シリカなどが用いることができる。 これらのうちで組成物に水分が多く含まれると硬化反応 時に副反応等が起とる可能性があるため、無水シリカが 特に好ましい。更に無水シリカの表面を疎水処理したも のが成形に適した流動性を発現しやすいため特に好まし い。また他に、増量あるいは物性調整のために補強性の あまり強くない充填材も用いることができる。

【0082】可塑剤としては物性の調整、性状の調節等 の目的により、ジブチルフタレート、ジへプチルフタレ ート、ジ(2-エチルヘキシル)フタレート、ブチルベ ンジルフタレート等のフタル酸エステル類;ジオクチル アジペート、ジオクチルセバケート等の非芳香族二塩基 酸エステル類:ジエチレングリコールジベンゾエート、 トリエチレングリコールジベンゾエート等のポリアルキ レングリコールのエステル類:トリクレジルホスフェー ト、トリブチルホスフェート等のリン酸エステル類;塩 化パラフィン類:アルキルジフェニル、部分水添ターフ ェニル等の炭化水素系油等を単独、または2種以上混合 して使用することができるが、必ずしも必要とするもの ではない。なおこれら可塑剤は、重合体製造時に配合す ることも可能である。

【0083】配合できる貯蔵安定性改良剤は、本組成物 の貯蔵時の増粘および貯蔵後の硬化速度の著しい変化を 抑えることができるものであれば特に限定されず、例え ば、ベンゾチアゾール、ジメチルマレート等が挙げられ る。

【0084】硬化条件については特に制限はないが、一 般に0℃~200℃、好ましくは30℃~150℃、さ らに好ましくは80℃~150℃で硬化させるのがよ

【0085】本発明の現場成形ガスケットは、フランジ 面等に塗布した硬化性組成物を未硬化状態で両面から挟 み付けた後、硬化させるウエットタイプと、硬化させて から挟み付けるドライタイプの両者が可能である。これ らの現場成形ガスケットは接着性を有するものが好まし く、シランカップリング剤、有機アルミニウム化合物、 有機チタン化合物などの接着性促進剤を硬化性組成物に 配合するのが好ましい。

[0086] 50

【実施例】以下に、本発明の具体的な実施例を比較例と 併せて説明するが、本発明は、下記実施例に限定される ものではない。

【0087】下記実施例および比較例中「部」および「%」は、それぞれ「重量部」および「重量%」を表す。

【0088】下記実施例中、「数平均分子量」および「分子量分布(重量平均分子量と数平均分子量の比)」は、ゲルパーミエーションクロマトグラフィー(GPC)を用いた標準ポリスチレン換算法により算出した。ただし、GPCカラムとしてポリスチレン架橋ゲルを充填したもの(shodex GPC K-804:昭和電工(株)製)、GPC溶媒としてクロロホルムを用いた。

(製造例1) 還流管および攪拌機付きの10 Lのセパラ ブルフラスコに、CuBr (7.75g、0.0541 mol)を仕込み、反応容器内を窒素置換した。アセト ニトリル (117mL) を加え、オイルバス中70℃で 30分間攪拌した。これにアクリル酸エチル(234m L. 2. 16mol)、2、5-ジブロモアジピン酸ジ エチル (48.7g、0.135mol)、ペンタメチ ルジエチレントリアミン(1.41mL、1.17g、 6. 76mmol) (これ以降トリアミンと表す) を加 え、反応を開始した。70℃で加熱攪拌しながら、アク リル酸エチル (937mL)を340分かけて連続的に 滴下した。アクリル酸エチルの滴下途中にトリアミン (2.10mL、1.76g、10.1mmol)を追 加した。反応開始より420分経過後に1、7-オクター ジエン (240mL、179g、1.62mol)、ト リアミン (5.60mL, 4.68g, 27.0mmo 30 1)を加え、引き続き70℃で210分加熱攪拌した。 さらにCuBr (3.80g、0.0270mol)、 トリアミン (5.60mL、4.68g、27.0mm o1)を加え、引き続き70℃で300分加熱攪拌し た。

【0089】反応混合物をヘキサンで希釈し、活性アルミナカラムを通した後、揮発分を滅圧留去することによりアルケニル基末端重合体(重合体[1])を得た。重合体[1]の数平均分子量は14000、分子量分布は1.3であった。

【0090】還流管付2Lセパラブルフラスコに、重合体[1](1.00kg)、安息香酸カリウム(66.0g)、N、Nージメチル酢酸アミド(1.0L)を仕込み、窒素気流下70℃で28時間加熱投拌した。加熱減圧下でN、Nージメチル酢酸アミドを除去した後、トルエンで希釈した。トルエンに不溶な固体分(KBrおよび余剰な安息香酸カリウム)を活性アルミナカラムで濾過した。ろ液の揮発分を減圧留去することにより重合体[2]を得た。

【0091】還流管付2Lセパラブルフラスコに、重合 50 と、分子中に平均5個のヒドロシリル基と平均5個のα

体[2](1.0kg)、珪酸アルミ(200g、協和化学製、キョーワード700PEL)、トルエン(1.0L)を仕込み、窒素気流下100℃で5時間加熱投拌した。珪酸アルミを濾過により除去した後、ろ液のトルエンを減圧留去することによりビニル基末端重合体(重合体[3])を得た。得られた重合体の数平均分子量はGPC測定(ポリスチレン換算)により11000、分子量分布は1.26であった。重合体1分子当たりに導入された平均のビニル基の数を1H NMR分析により 求めたところ、約2.0個であった。

(製造例2)原料にアクリル酸エチルの代わりにアクリル酸メトキシエチルを用いた以外は製造例1と同様にしてビニル基末端重合体(重合体[4])を得た。得られた重合体の数平均分子量はGPC測定(ボリスチレン換算)により13000、分子量分布は1.23であった。重合体1分子当たりに導入された平均のビニル基の数を1H NMR分析により求めたところ、約2.0個であった。

(製造例3)原料にアクリル酸エチルの代わりにアクリ 20 ル酸ブチルを用いた以外は製造例1と同様にしてビニル 基末端重合体(重合体 [5])を得た。得られた重合体 の数平均分子量はGPC測定(ポリスチレン換算)により11000、分子量分布は1.15であった。重合体 1分子当たりに導入された平均のビニル基の数を1HN MR分析により求めたところ、約1.8個であった。

(実施例1) 製造例1で得られた重合体 [3]100 gと、分子中に平均5個のヒドロシリル基と平均5個の αーメチルスチレン基を含有する鎖状シロキサン8.4 gはよび0価白金の1,1,3,3ーテトラメチルー1,3ージビニルジシロキサン錯体2.34m1とを室温にて手混ぜし、脱泡した。この混合物は室温で充分な流動性を示した。この混合物を型枠に流し込み、150℃で硬化養生させたところ、10分で充分な硬化物が得られた。なお、重合体のビニル基に対して、鎖状シロキサンの使用量はヒドロシリル基のモル比で1.5当量、白金触媒の使用量はモル比で1.5×10・当量とした

(実施例2)製造例2で得られた重合体 [4]100gと、分子中に平均5個のヒドロシリル基と平均5個のα40ーメチルスチレン基を含有する鎖状シロキサン7.6gおよび0価白金の1,1,3,3ーテトラメチルー1,3ージビニルジシロキサン錯体2.55mlとを室温にて手混ぜし、脱泡した。この混合物は室温で充分な流動性を示した。この混合物を型枠に流し込み、150℃で硬化養生させたところ、10分で充分な硬化物が得られた。なお、重合体のビニル基に対して、鎖状シロキサンの使用量はヒドロシリル基のモル比で1.5当量、白金触媒の使用量はモル比で1.8×10-*当量とした。

(実施例3)製造例3で得られた重合体 [5]100g と、分子中に平均5個のヒドロシリル基と平均5個のα ーメチルスチレン基を含有する鎖状シロキサン6.9g および0価白金の1,1,3,3-テトラメチル-1,3-ジビニルジシロキサン錯体0.64m1とを室温にて手混ぜし、脱泡した。この混合物は室温で充分な流動性を示した。この混合物を型枠に流し込み、150℃で硬化養生させたところ、10分で充分な硬化物が得られた。なお、重合体のビニル基に対して、鎖状シロキサンの使用量はヒドロシリル基のモル比で1.5当量、白金触媒の使用量はモル比で5.0×10-3当量とした。

29

(実施例4)製造例1で得られた重合体[3]100g 10 と、膠質炭カル (カルファイン100)70g、分子中 に平均5個のヒドロシリル基と平均5個のαーメチルスチレン基を含有する鎖状シロキサン8.4gkよび0価白金の1,1,3,3ーテトラメチルー1,3ージビニルジシロキサン錯体2.34m1とを室温にて手混ぜし、脱泡した。この混合物は室温で充分な流動性を示した。この混合物をカートリッジに詰めた後、〇リング状に絞り出して150℃で硬化養生させたところ、そのままの形状を保ちながら、10分で充分な硬化物が得られ*

*た。なお、重合体のビニル基に対して、鎖状シロキサンの使用量はヒドロシリル基のモル比で1.5当量、白金 触媒の使用量はモル比で1.5×10⁻¹当量とした。

(比較例1)末端がアルケニル化された分子量約1万のポリオキシブロピレングリコール100gと、分子中に平均5個のヒドロシリル基と平均5個のαーメチルスチレン基を含有する鎖状シロキサン6.9 qおよび0価白金の1,1,3,3ーテトラメチルー1,3ージビニルジシロキサン替体0.64m1とを室温にて混練し、脱泡した。150℃で硬化養生させたところ、10分で充分な硬化物が得られた。なお、重合体のビニル基に対して、鎖状シロキサンの使用量はヒドロシリル基のモル比で1.5当量、白金触媒の使用量はモル比で5.0×10-3当量とした。

【0092】実施例1~実施例3と比較例1で作製した 硬化物の硬度、耐油性(重量増分)の結果を表1に示した。

[0093]

【表1】

	硬皮	耐蚀性 (重量增分:%)(4)		
	(JISA)	室盤×70h	150C×70h	
実施例1のアルケニル末端ポリ (ア クリル酸エチル) 被化物	1 5	0.9	2	
実施例2のアルケニル末端ポリ(ア クリル酸メトキシエチル) 硬化物	-	0.3	6	
実施例3のアルケニル末端ポリ (ア クリル酸プチル) 硬化物	1 2	5	5 7	
比較例1のアルケニル末端ボリブ ロピレングリコール硬化物	24	19	135	

(4) 市販エンジンオイル10W-40使用。

実施例1~実施例3と比較例1で作製した硬化物の硬化 ※【0094】

養生後の機械物性を表2に示した。

※ 【表2】

	M ²⁰ 00.7	MIODOLD	Tmax (IPa)	E b (X)
実施例 L のアルケニル未増ポリ (ア クリル酸エチル) 硬化物	0. 22	0.36	1. 25	170
実施例2のアルケニル末端ポリ (ア クリル機メトキシエチル) 硬化物	0.14	0. 27	0.56	160
実施例3のアルケニル末端ポリ (ア クリル酸プチル) 硬化物	0. 09	0. 17	0.28	160
比較何1のアルケニル末期ポリプ ロピレングリコール硬化物	0. 37	0. 56	0. 57	100

実施例4で作製した硬化物の硬化養生後の機械物性を表 3に示した。

[0095]

[表3]

	M 50 (M)	M100 00Pa)	Tmax (P2)	E b (1)
実施例4のアルケニル末端ボリ (アクリル機エチル) 硬化物	0.61	0. 97	2. 8 5	270

★[0096]

【発明の効果】本発明のアルケニル基を少なくとも1個有するビニル系重合体とヒドロシリル基含有化合物を必須成分とする現場成形ガスケットは、加工性および硬化性に優れる。

40

*

フロントページの続き

(72)発明者 中川 佳樹

兵庫県神戸市兵庫区吉田町1-2-80 鐘 淵化学工業株式会社機能性材料RDセンタ 一神戸研究所内